

List of Participants TXRF 2011 Dortmund Germany

Rosario Ardesi, University of Brescia, Brescia, Italien, rosario.ardesi@ing.unibs.it

Robert Baechler, Nestlé Research Center, Lausanne, Schweiz, robert.baechler@rdls.nestle.com

Michael Beauchaine, Bruker AXS, Madison, USA, michael.beauchaine@bruker-axs.com

Maria Becker, Leibniz-Institut f. Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund, becker@isas.de

Burkhard Beckhoff, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin, Deutschland,
Burkhard.Beckhoff@PTB.de

Johan Boman, University of Gothenburg, Atmospheric Science, Gothenburg, Schweden,
johan.boman@chem.gu.se

Peter Brouwer, PANalytical B.V, Almelo, Niederlande, peter.brouwer@panalytical.com

Martin Brücher, Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund, Deutschland,
bruecher@isas.de

Ursula Fittschen, Universität Hamburg, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie, Hamburg,
Deutschland, ursula.fittschen@chemie.uni-hamburg.de

Michael James Gatari Gichuru, University of Nairobi, CAE; INST, Nairobi, Kenya, mgatari@uonbi.ac.ke

Charles Geoffroy, ELEXIENCE, Verrieres Le Buisson, Frankreich, e.chantalou@elxience.fr

Yohichi Gohshi, Tsukuba, Japan

Armin Gross, Bruker Nano GmbH, Berlin, Deutschland, Armin.Gross@bruker-nano.de

Philipp Hoenicke, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin, Deutschland, philipp.hoenicke@ptb.de

Michael Holtkamp, University of Münster, Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Münster,
Deutschland, mholtkamp@uni-muenster.de

Yuying Huang, Shanghai Synchrotron Radiation Facility, Shanghai Institute of Applied Physics, Shanghai,
China, huangyuying@sinap.ac.cn

Akihiko Iwata, Rigaku Europe SE, Berlin, Deutschland, iwata@rigaku.co.jp

Jheanell James, University of the West Indies, Kingston, Jamaica, johan.boman@chem.gu.se

Nikolaos Kallithrakas-Kontos, Technical University of Crete, Chania, Griechenland, kalli@mred.tuc.gr

Jun Kawai, Kyoto University, Department of Materials Science and Engineering, Kyoto, Japan
kawai.jun.3x@kyoto-u.ac.jp

Yves Kayser, Université de Fribourg, Département de Physique, Fribourg, Schweiz, yves.kayser@unifr.ch

Reinhold Klockenkämper, Dortmund, Deutschland

Markus Krämer, AXO DRESDEN GmbH, Dresden, Deutschland, markus.kraemer@axo-dresden.de

Aldona Kubala-Kukus, The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, Institute of Physics, Kielce, Polen, aldona.kubala-kukus@ujk.kielce.pl

Andreas Kühn BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin, Deutschland,
andreas.kuehn@bam.de

Thorid Lange, Bundesanstalt für Materialforschung u. –prüfung, Berlin, Deutschland,
thorid.lange@bam.de

Dirk Lützenkirchen-Hecht, Bergische Universität Wuppertal, Fachbereich C – Experimentalphysik, Wuppertal, Deutschland, dirklh@uni-wuppertal.de

Urszula Majewska, The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, Institute of Physics, Kielce, Polen, Urszula.Majewska@ujk.kielce.pl

Michael Mantler, Rigaku Corp., Purkersdorf, Österreich, michael.mantler@rigaku.com

Eva Margui, University of Girona, Girona, Spanien, eva.margui@udg.edu

Florian Meirer, Minalab, Fondazione Bruno Kessler, Povo – Trento, Italien, fmeirer@gmail.com

Takashi Nakazawa, Osaka City University, Osaka, Japan, nakazawa@a-chem.eng.osaka-cu.ac.jp

Emmanuel Nolot, CEA-LETI, MINATEC Campus DPTS/SCPIO/LMID, GRENOBLE, Frankreich
emmanuel.nolot@cea.fr

Stanislaw Nowak, University of Fribourg, Faculté des sciences, Département de Physique, Fribourg, Schweiz, stanislaw.nowak@unifr.ch

Andreas Nutsch, Fraunhofer IISB, Erlangen, Deutschland, andreas.nutsch@iisb.fraunhofer.de

Roman Padilla-Alvarez, NSAL, International Atomic Energy Agency, Wien, Österreich, R.Padilla-Alvarez@iaea.org

Steffen Pahlke, KETEK GmbH, München, Deutschland, steffen.pahlke@ketek.net

Siegfried Pahlke, KETEK GmbH, München, Deutschland, siegfried.pahlke@web.de

Giancarlo Pepponi, Fondazione Bruno Kessler, Povo (Trento), Italien, pepponi@fbk.eu

Philippe Perez, ELEXIENCE, Verrières le Buisson, Frankreich, e.chantalou@elexience.fr

Beatrix Pollakowski, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin, Deutschland,
beatrix.pollakowski@ptb.de

Falk Reinhardt, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin, Deutschland, falk.reinhardt@ptb.de
Jens Rip, imec, Heverlee, Belgien, kumps@imec.be

Mario Sahre, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin, Deutschland,
mario.sahre@bam.de

Rolf Simon, Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Synchrotron radiation, Eggenstein-
Leopoldshafen, Deutschland, Simon, r.simon@kit.edu

Hagen Stosnach, Bruker Nano GmbH, Berlin, Deutschland, hagen.stosnach@bruker-nano.de

Christina Streli, TU Wien, Atominstitut, 1020 Wien, Österreich, Streli@ati.ac.at

Norbert Szoboszlai, Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, ELTE, Budapest, Ungarn,
szobosz@chem.elte.hu

Kazuo Taniguchi, Techno X Co., Ltd., Osaka, Japan, taniguchi@techno-x.co.jp

Kouichi Tsuji, Osaka City University, Department of Applied Chemistry & Bioengineering, Graduate School
of Engineering, Osaka, Japan, tsuji@a-chem.eng.osaka-cu.ac.jp

Peter Vandenabeele, Ghent University, Department of Archaeology, Ghent, Belgien,
Peter.Vandenabeele@UGent.be

Alex von Bohlen, Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund, Deutschland,
vonbohlen@isas.de

Annemarie Wagner, Chalmers University of Technology, Condensed Matter Physics, Göteborg, Schweden,
annemarie.wagner@chalmers.se

Ulrich Waldschläger, Bruker Nano GmbH, Deutschland, ulrich.waldschlaeger@bruker-nano.de

Xiangjun Wei, Shanghai Synchrotron Radiation Facility, Shanghai Institute of Applied Physics, Shanghai, China, weixj@sinap.ac.cn

Peter Wobrauschek, TU Wien, Atominstitut, Wien, Österreich, wobi@ati.ac.at

Tatsushi Yoshioka, Osaka City University, Osaka, Japan, m10tc037@bioa.eng.osaka-cu.ac.jp

Nijole Young, University of the West Indies, Kingston, Jamaica, johan.boman@chem.gu.se

Charalampos Zarkadas, PANalytical B.V, Almelo, Niederlande, charalambos.zarkadas@panalytical.com